PASJ2017 WEP010

KEK における"その場"挿入光源磁場分布測定器開発の現状 PRESENT STATUS OF "IN-SITU" ID MAGNETIC FIELD MEASUREMENT SYSTEM DEVELOPMENT AT KEK

阿達 正浩^{#, A,B)}, 土屋 公央 ^{A,B)}, 塩屋 達郎 ^{A)}, 江口 柊 ^{A)}, 加藤 龍好 ^{A,B)} Masahiro Adachi ^{#, A,B)}, Kimichika Tsuchiya^{A,B)}, Tatsuro Shioya^{A)}, Shu Eguchi^{A)}, Ryukou Kato^{A,B)} ^{A)} High Energy Accelerator Research Organization, KEK ^{B)} The Graduate University for Advanced Studies, SOKENDAI

Abstract

Low-emittance 3-GeV "KEK-LS" [1,2,3] rings have been designed at KEK. KEK-LS's low emittance permits undulators to produce extremely high brightness light ranging from VUV to X-ray. Brightness of undulator light strongly depends on the phase error of its periodic magnetic field [4]. Then a precise magnetic field adjustment is required in order to prevent the reduction of the light source performance. Generally, the adjustment is performed by the conventional field measurement system equipped with hole-probes on a huge stone table. But, for the in-vacuum undulator, the measurement must be performed without the vacuum chamber in order to access the field from the air side. Then the additional phase error caused by reattaching the chamber is not negligible for the low emittance rings. Therefore, some groups have developed measurement systems available for the direct field measurement inside the chamber [5,6]. We have started R&D on such compact measurement system. Our system is compacted and stabilized by utilizing the rigid metal beam of the undulator frame instead of the stone table. In this paper, we report the present status of the measurement system development.

1. はじめに

今日のシンクロトロン光源加速器では、アンジュレータ と呼ばれる装置を用いて生成した高輝度光をユーザー 実験に供与している。ユーザー実験では、高輝度光をプ ローブとして用い、物質が持つ様々な機能を探っている [7]。

$$\mathfrak{B} = \frac{\delta}{4\pi^2 \Sigma_x \Sigma_y \Sigma_{x'} \Sigma_{y'}} \tag{1}$$

と、光の全光束 \mathfrak{F} を、光の位置拡がり $\Sigma_{x,y}$ および角度拡 がり $\Sigma_{x,}\Sigma_{y}$ 、で割った量で表される[8]。ここで、 $\Sigma_{x,y}$ および $\Sigma_{x,}\Sigma_{y,}$ は、回折限界光の位置拡がり σ_r および角度拡がり σ_r 、を用いて、

$$\begin{split} \Sigma_{x,y} &= \sqrt{\sigma_{x,y}^2 + \sigma_r^2}, \\ \Sigma_{x',y'} &= \sqrt{\sigma_{x',y'}^2 + \sigma_{r'}^2}, \\ \sigma_{x,y} &= \sqrt{\beta_{x,y} \varepsilon_{x,y} + \left(\eta_{x,y} \frac{\sigma_E}{E}\right)^2}, \end{split}$$
(2)
$$\\ \sigma_{x',y'} &= \sqrt{\left(1 + \alpha_{x,y}^2\right) \varepsilon_{x,y} / \beta_{x,y} + \left(\eta_{x,y}^\prime \frac{\sigma_E}{E}\right)^2}, \end{split}$$

で与えられる。ここで、 $\alpha_{x,y}$ と $\beta_{x,y}$ はそれぞれツイスパ ラメータであり、 $\eta_{x,y}$ はエネルギー分散、 σ_E/E はエ ネルギー拡がりである。式から、輝度が電子ビーム のエミッタンス $\epsilon_{x,y}$ に強く依存することがわかる。 そのため、電子蓄積リングはより低いエミッタンス を目指して開発される。

KEK の Photon Factory は電子エネルギー2.5 GeV、 エミッタンス 35 nm rad、蓄積電流 450 mA の PF リ ングと、6.5 GeV、283 nm rad、60 mAのPF-ARの2 つのリングを有し、1982年より日本で初めての放射 光利用施設として稼働している。現在 KEK では、 次期リング型光源 KEK 放射光(KEK-LS)(仮称)計画 を進めている。これまでに、エネルギー3 GeV、ラ ティスエミッタンス 132.5 pm rad の 20 セル Hybrid Multi-Bend Achromat (HMBA) ラティス[1,2]、HMBA ラティスを改良して挿入光源によるエミッタンスの 上昇を低減あるいは解消した2種類のDQBA ラティ ス案[3]の設計・提案してきた。KEK-LS リングには、 18箇所の 5.6 m の長直線部と、20箇所の 1.2 m の短 直線部に挿入光源が設置可能であり、これらに加え て 20 箇所の偏向電磁石からも放射光を取り出すこ とが可能である。このように多数の放射光取り出し 点を設けることで、現在稼働中の PF リングおよび PF-AR で展開されている広範なサイエンスを KEK-LS で展開するとともにさらに進展することを目指 している。

現在我々のグループでは、KEK-LS のビーム性能 を活かすための、挿入光源に関する要素技術開発を 進めている。

KEK-LS リングは、設計蓄積電流 500 mA におい て、バンチ内電子散乱(IBS)により水平エミッタンス 314.7 pm rad、垂直エミッタンス 8 pm rad まで上昇す ると見込まれる[1,2,3]。エミッタンスの上昇は、式 (1),(2)にしたがって輝度の低下を招く。そこで、 KEK-LS 計画では、高調波空洞を使って IBS 効果を 抑制し、輝度低下を抑制することを検討している。

[#] masahiro.adachi@kek.jp

PASJ2017 WEP010

このような輝度の低下は様々な要因でおこりうるも のであり、後述するように、アンジュレータ磁石列 の位相誤差によっても輝度低下が生じる。特に真空 封止アンジュレータ(IVU)[9]では、磁石列に使用す る磁石の数が非常に多く、さらに、実験では高い次 数の光も使用されるため、位相誤差による輝度低下 が他の光源装置に比べて顕著に現れる。本稿では、 KEK-LS の挿入光源の磁石列調整において必要とな るホールプローブ磁場測定器システムの開発に関し てその現状を報告する。本磁場測定器は位相誤差を 低減するために必須な要素技術である。

2. 磁石列の一般的な調整手法

PF リングおよび PF-AR に設置するアンジュレータは、 Figure 1 に示すような一般的なホールプローブ磁場測定 システム[10]を用いて磁石列を調整した後、リングに設置 される。

図に示すように、一般的な測定システムは長大な石定 盤の上にリニアガイドを固定し、リニアガイドをレールとし た可動ステージの上にホールプローブを取り付けている。 システムはアンジュレータと離れて設置され、腕を伸ばし てホール素子が磁石列磁場にアクセスする。そのため、 真空容器内に磁石列が取り付けられている IVU などの 磁石列の磁場分布を測定することはできない。したがっ て、IVU の磁石列調整は、真空容器を取り外した架台に 磁石列のみを取り付けて実施する。その後、調整済みの 磁石列を架台から一旦取り外し、真空容器を架台に組 み付けた後、磁石列を真空容器内に取り付け、その後、 リングに設置される。

いくつかのグループではその場磁場測定システム[5,6] が開発され、このような架台からの磁石列の取り外し・取 り付け作業などによって位相誤差が増すことも報告され ている[11]。このような中、我々も KEK-LS に向けて新た な磁場測定システムの開発を開始した。



Figure 1: Conventional hall-probe magnetic measurement system.

3. KEK-LS の真空封止アンジュレータ

KEK-LS の標準的な光源装置の一つとして、磁場周

期 20 mm、周期数 250 の IVU を提案している[1-3]。長 さ 5 m にも及ぶ長尺の磁石列を調整するためには、測 定システムに高い安定性が求められる。

なお、磁石列に使われる磁石の数は約2000個もの膨 大な数になる。そのため、磁石をランダムな配列で取り付 けた後に磁石列調整を行った場合、調整には膨大な時 間が必要となることが予想される。そのような問題を回避 する手法として、KEK では数値的アニーリング法を応用 した初期磁石配列の最適化法を開発し、実際にこれを 使用して良好な結果を得ている[10]。したがって、調整 は現実的な時間内に完了すると考えている。

さて、輝度の低下率(位相誤差 0 度の場合に対する 輝度の比)は以下の式を用いて計算される[4]:

$$R = exp(-n^2 \sigma_{\omega}^2) \tag{3}$$

ここで、nは放射光の次数、 σ_{φ} は磁石列磁場と光の位相 誤差の rms 値である。

Figure 2に、Rを0.95から0.3まで変化させた場合に、 各放射光次数に対して必要となる位相誤差の変化を示 す。図から、次数が高くなるにつれ、輝度の低下を抑え るためにはより小さい位相誤差が必要となることがわかる。 例えば、3度程度の位相誤差に調整できた場合、輝度 は5次光で10%程度、9次光では20%程度、13次光で は40%程度まで低下する。



Figure 2: Reduction factor contour lines in the plane of harmonic number and rms phase error.

4. 新磁場測定システム

Figure 3(a)および(b)に、現在開発中の磁場測定シス テムの概要を示す。新システムは挿入光源架台の高剛 性梁に取り付けた 2 本のリニアガイドをレールとして、そ の上に菱形のフレームを乗せた可動ステージを乗せ、フ レームの中心にメイン・ホールプローブを支持する。可動 ステージには 2 台のリニアモーター・モジュールを取り付 け、ステージを駆動する。以下に、システムの特徴を示 す。

2本のリニアガイドは直接アンジュレータ架台を構

Proceedings of the 14th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 1-3, 2017, Sapporo, Japan

PASJ2017 WEP010



(a) overview (perspective drawing)

Figure 3: Schematics of developing measurement system.

成する高剛性の梁に取り付けるため、長距離に 渡って安定性が確保できる。磁石列間距離の変更 (ギャップ変更)操作に対して、菱形フレームは機械 的にホールプローブの位置を垂直方向に固定する ため、ギャップ変更にともなうホールプローブ位置 調整が不要となる。

- リニアモーター・モジュールを 2 台使用することで 磁石列の端から端まで測定することが可能となる。
- 1 台のリニアモーター・モジュールに組み込んだサ ブ・ホールプローブにより、コイルの極性を自動的 に切り替えて、挿入光源の磁石列を利用して駆動 するため、リニアモーターのための専用の磁石列等 を必要としない。

挿入光源の磁石列間最短距離(最小ギャップ)は、長 直線部・短直線部ともに 4mm と見込んでいる。メイン・プ ローブとして、Figure 4 に示す薄型の SENISE 製ホール プローブ S をホルダーPHS-H に組み込んだものを調達 した。ホルダーを含めた厚みは 1.5mm 程度であり、 KEK-LS の挿入光源の磁場分布を測定可能である。



Figure 4: SENIS thin hall probe.

開発の現状 5.

Figure 5 に示すように、測定システムを試作し、テスト ベンチとして作製した小型アンジュレータに取り付け、試 験動作を行った。小型アンジュレータは、大気型アン ジュレータであり、ギャップ変更機能を備えている。シス テム全体の取り回しを容易に見ることができる。

動作試験として、Figure 5 の挿入図内に示すように菱 形フレームに 1 個のリニアモーター・試作モジュールを 取り付け、リニアモーター駆動によりステージを動かすこ とに成功した。現在、測定システムの平行度や平坦度な どの測定を試みている。



Figure 5: Test machine.

今後の展開 6.

今後、メイン・ホールプローブを取り付け、リニアモー ター駆動による磁場分布測定を行う予定である。

測定システムは Figure 5 に示すような大気型アンジュ レータや IVU いずれにも対応できるように設計を進めて いるが、まずは大気開放された IVU の真空容器内での 磁場分布測定が目標となる。その後、部品の真空対応を

PASJ2017 WEP010

進め、真空引きした IVU 真空容器内での磁場測定を目 指すことになる。システムの真空対応が完了すれば、将 来的には冷却型永久磁石アンジュレータ(Cryogenic permanent magnet undulator)[12]などの次世代型アン ジュレータ開発においても磁場分布を直接測定可能な 手法になるものと期待している。

参考文献

- [1] K. Harada *et al.*, Proc. of IPAC2016, Busan, Korea, Busan Korea, pp. 3521-3253 (2016).
- KEK-LS CDR ver.1.1; http://www2.kek.jp/imss/notice/assets/2017/05/22/KEKLS_ CDR 170522.pdf
- [3] K. Harada *et al.*, Proc. of IPAC2017, Copenhagen, Denmark, pp.2675-2677 (2017).
- [4] R. P. Walker, Phys. Rev. ST Accl. Beams, vol. 16 p. 010704 (2013).
- [5] T. Tanaka *et al.*, Phys. Rev. ST Accl. Beams, vol. 12 p. 120702 (2009).
- [6] M. Musardo et al., Proc. of IPAC2015, Richmond, USA, p.1693 (2015).
- [7] D. Attwood et al., Science, vol. 228 pp. 1265-1272 (1985).
- [8] K.-J. Kim, AIP Conf. Proc., vol. 184 p. 565 (1989).
- [9] S. Yamamoto *et al.*, Rev. Sci. Instrum., vol. 60 p.400 (1992).
- [10]K. Tsuchiya et al., Rev. of Sci. Instrum., vol. 86 p.043305 (2015).
- [11] C.-K. Yang *et al.*, IEEE Trans. on Appl. Superconductivity, vol. 24 p. 9001205 (2014).
- [12] T. Hara *et al.*, Phys. Rev. ST Accl. Beams., vol. 7 p. 050702 (2004).